PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-121642

(43)Date of publication of application: 23.04.2003

(51)Int.CI.

G02B 1/1335 G02F G02F 1/13363

(21)Application number: 2001-312162

10.10.2001

(22)Date of filing:

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

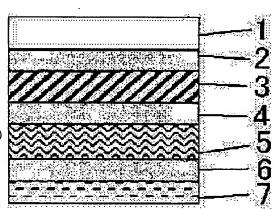
(72)Inventor: SASAKI SHINICHI

YAMAOKA HISASHI **MURAKAMI NAHO** YOSHIMI HIROYUKI

(54) WIDE VIEWING ANGLE POLARIZING PLATE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polarizer with an optical retardation film attached thereto with which a high contrast liquid crystal display device of a VA (vertically aligned) mode or the like with improved viewing angle characteristics is formed and which is excellent in thinness.

SOLUTION: The wide viewing angle polarizer is constructed of a composite optical retardation film comprising a polarizing film (3) with an optical retardation film stuck to and laminated on at least one surface thereof via an adhesive layer (4), wherein the optical retardation film is composed of a laminated body consisting of an optical retardation layer B (7) exhibiting selective reflection in ≤350 nm wavelength region composed of a cholesteric liquid crystal layer with fixed orientation supported by an optical retardation layer A (5) exhibiting positive birefringence characteristics and composed of a thermoplastic resin. Furthermore, when in-plane principal indices of refraction are represented by nx, ny, a refractive index in the thickness direction is represented by nz, layer thickness is represented by d and equations Re= $(nx-ny) \times d$ and Rth= $(nx-nz) \times d$ are used, the laminated body is provided with ≥10 nm Re and ≥50 nm Rth-Re. A liquid crystal display device is constructed by disposing the wide viewing angle polarizer on at least one side of a liquid crystal cell.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-121642 (P2003-121642A)

(43)公開日 平成15年4月23日(2003.4.23)

(51) Int.Cl.7		酸別記号	FΙ	•		テーマコード(参考)
G 0 2 B	5/30	•	G 0 2 B	5/30		2H049
G 0 2 F	1/1335 1/13363	5 1 0	G 0 2 F	1/1335 1/13363	5 1 0	2H091

審査請求 未請求 請求項の数4 〇1. (全 6 頁)

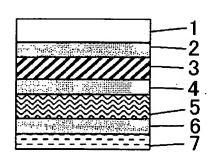
		各 堂	木明水 明水坝の数4 UL(全 6 貝)	
(21)出願番号	特顧2001-312162(P2001-312162)	(71)出願人	000003964	
			日東電工株式会社	
(22)出顧日	平成13年10月10日(2001.10.10)	大阪府淡木市下穂積1丁目1番2号		
		(72)発明者	佐々木 伸一	
			大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電	
			工株式会社内	
٠.	·	(72)発明者		
			大阪府淡木市下穂積1丁目1番2号日東電	
			工株式会社内	
		(74)代理人		
		(12) (4)		
			弁理士 藤本 勉	
		•	最終質に続く	

(54) 【発明の名称】 広視角偏光板及び液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】視角特性を改善して高コントラストなVA型等の液晶表示装置を形成しうる、薄さに優れる位相差板付き偏光板を得ること。

【解決手段】偏光フィルム(3)の少なくとも片面に接着層(4)を介し位相差板を接着積層してなり、その位相差板が、正の複屈折特性を示す熱可塑性樹脂からなる位相差層A(5)にて、選択反射の波長域が350nm以下であるコレステリック液晶の配向固化層からなる位相差層B(7)を支持した積層体よりなり、かつ面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の屈折率をnz、層厚をd、Re=(nx-ny)×d、Rth=(nx-nz)×dとしたとき、前記積層体のReが10nm以上で、かつRth-Reが50nm以上である複合位相差板からなる広視角偏光板及びその広視角偏光板を液晶セルの少なくとも片側に配置してなる液晶表示装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 偏光フィルムの少なくとも片面に接着層を介し位相差板を接着積層してなり、その位相差板が、正の複屈折特性を示す熱可塑性樹脂からなる位相差層Aにて、選択反射の波長域が350m以下であるコレステリック液晶の配向固化層からなる位相差層Bを支持した積層体よりなり、かつ面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の屈折率をnz、層厚をd、Re=(nx-ny)×d、Rth=(nx-nz)×dとしたとき、波長590mmの光に基づいて、前記積層体のReが10mm以上で、かつRth-Reが50mm以上である複合位相差板からなることを特徴とする広視角偏光板。

【請求項2】 請求項1において、複合位相差板における位相差層AのReが20~300nmで、かつRth/Reが1.0以上であり、位相差層BのReが0~20nmで、かつRthが30~500nmである広視角偏光板。

【請求項3】 請求項1又は2において、片面又は両面に粘着層を有する広視角偏光板。

【請求項4】 請求項1~3に記載の広視角偏光板を液晶セルの少なくとも片側に配置してなることを特徴とす 20る液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、垂直配向(VA)型等の 液晶表示装置の視野角特性の改善に好適な広視角偏光板 に関する。

[0002]

【発明の背景】偏光板を介し表示を実現する液晶セルの 複屈折性を補償して、全方位で優れた表示品位を示す液 晶表示装置の形成には、斜視方向に関係する面内の2方 向x、yと法線方向2の3方向の主屈折率nx、ny、n zを制御した位相差板と偏光板との組合せが必要とな る。特にVA型やOCB型の液晶表示装置では、3方向 の主屈折率がnx>ny>nzの関係を満足する位相差板 と偏光板との組合せが必要である。

【0003】従来、前記した偏光板との組合せに用いる、nx、ny、nzを制御した位相差板としては、一軸延伸フィルムを面内の遅相軸方向が直交するように積層してなる位相差板や、高分子フィルムをテンターによる横延伸又は二軸延伸してなる単層の位相差板が知られていた。それらの位相差板は、トリアセチルセルロースフィルム等の透明保護層を有する偏光板と接着層を介し接着して目的物とされる。

【0004】しかしながら前者の位相差板を用いると、2枚の位相差フィルムの使用で嵩高くなる問題点があった。また後者の単層位相差板では得られる位相差値の範囲が狭く、それを用いると厚さ方向の位相差値が法線方向のそれよりも著しく大きくなる場合に、必要な位相差値を得るために前者の位相差板に準じて2枚以上を積層する必要があり、やはり嵩高問題が発生する問題点があ

2

った。

[0005]

【発明の技術的課題】本発明は、視角特性を改善して高コントラストなVA型等の液晶表示装置を形成しうる、薄さに優れる位相差板付き偏光板を得ることを目的とする。

[0006]

【課題の解決手段】本発明は、偏光フィルムの少なくとも片面に接着層を介し位相差板を接着積層してなり、その位相差板が、正の複屈折特性を示す熱可塑性樹脂からなる位相差層Aにて、選択反射の波長域が350m以下であるコレステリック液晶の配向固化層からなる位相差層Bを支持した積層体よりなり、かつ面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の屈折率をnz、層厚をd、Re=(nx-ny)×d、Rth=(nx-nz)×dとしたとき、波長590mの光に基づいて、前記積層体のReが10m以上で、かつRth-Reが50m以上である複合位相差板からなることを特徴とする広視角偏光板、及びその広視角偏光板を液晶セルの少なくとも片側に配置してなることを特徴とする液晶表示装置を提供するものである。

[0007]

【発明の効果】本発明によれば、位相差層 B が液晶のコーティング膜からなることで薄さに優れると共に、それを位相差層 A にて支持することで薄さに優れる高品質な複合位相差板を得ることができ、その複合位相差板を偏光フィルムに接着して透明保護層を兼ねさせることにより、偏光フィルムに接着する別個の透明保護層を省略できて、更に薄型化を達成でき、それを用いて液晶セルの視野角を高度に改善することができる。

[0008]

【発明の実施形態】本発明による広視角偏光板は、偏光フィルムの少なくとも片面に接着層を介し位相差板を接着積層してなり、その位相差板が、正の複屈折特性を示す熱可塑性樹脂からなる位相差層Aにて、選択反射の波長域が350nm以下であるコレステリック液晶の配向固化層からなる位相差層Bを支持した積層体よりなり、かつ面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の屈折率をnz、層厚をd、Re=(nx-ny)×d、Rth=(nx-nz)×dとしたとき、波長590nmの光に基づいて、前記積層体のReが10nm以上で、かつRth-Reが50nm以上である複合位相差板からなるものである。

【0009】前記した広視角偏光板の例を図1~4に示した。3が偏光フィルム、4が接着層、5が位相差層A、7が位相差層Bである。なお1は透明保護層、2、6は接着層、8は配向膜である。

【0010】複合位相差板を形成する位相差層Aは、正の複屈折特性を示す熱可塑性樹脂にて形成される。すなわち、その樹脂によるフィルムを一軸延伸した場合に、その延伸方向の屈折率をna、面内で延伸方向に直交す

る方向の屈折率をnbとしたとき、na>nbの特性を示 す熱可塑性樹脂にて形成される。

【0011】前記の熱可塑性樹脂については特に限定は なく、正の複屈折特性を示す適宜な透明樹脂を用いう る。ちなみにその例としては、ポリカーボネートやポリ アリレート、ポリスルホンやポリオレフィン、ポリエチ レンテレフタレートやポリエチレンナフタレート、ノル ボルネン系ポリマーやセルロース系ポリマー、それらポ リマーの2種又は3種以上を混合したポリマーなどがあ げられる。就中、複屈折特性の制御性や透明性、耐熱性 に優れるものが好ましい。

【0012】位相差層Aは、押出し成形方式や流延製膜 方式等の適宜な方式で製造した当該熱可塑性樹脂からな るフィルムを、例えばロールによる縦延伸方式、テンタ ーによる横延伸方式や二軸延伸方式などにより、延伸処 理することにより形成することができる。延伸温度は、 処理対象のフィルムのガラス転移温度(Tg)の近傍、 就中Tg以上~融点未満が好ましい。

【0013】前記のロールによる縦延伸方式では、加熱 ロールを用いる方法や、雰囲気を加熱する方法、それら 20 を併用する方法等の適宜な加熱方法を採ることができ る。またテンターによる二軸延伸方式では、全テンター 方式による同時二軸延伸方法や、ロール・テンター法に よる逐次二軸延伸方法などの適宜な方法を採ることがで きる。位相差層Aは、配向ムラや位相差ムラの少ないも のが好ましい。その厚さは、位相差等により適宜に決定 しうるが、一般には薄型化の点より $1 \sim 3$ 0 0 μ m、就 中10~200μm、特に20~150μmとされる。

【0014】一方、複合位相差板を形成する位相差層B 液晶を配向させ、その配向状態を固定した固化層として、 形成される。位相差層Bの厚さも、位相差等により適宜 に決定しうるが、一般には薄型化の点より、 20 μ π以 下、就中 $0.~1\sim15\,\mu\,\mathrm{m}$ 、特に $0.~5\sim10\,\mu\,\mathrm{m}$ とされ る。

【0015】前記した選択反射の波長域が350nm以下 のコレステリック液晶の使用は、可視光域の光を選択反 射させないで透過させることにより、明るい表示を実現 することを目的とする。すなわちコレステリック液晶 は、その螺旋配向状態に基づいて平均屈折率をnc、螺 旋ピッチをPとしたとき、螺旋軸に平行に入射した波長 nc・Pの光を中心波長として、その近傍の波長光の一 部を左右一方の円偏光として選択的に反射する特性を示 す。従ってその選択反射光域が可視光域に現れると、表 示に利用できる光が減少して不利となるため、その防止 を目的とする。

【0016】コレステリック液晶としては、例えば特開 平3-67219号公報や特開平3-140921号公 報、特開平5-61039号公報や特開平6-1865 34号公報、特開平9-133810号公報などに記載 so

された、前記の選択反射特性を示す適宜なものを用いう る。配向固化層の安定性等の点より好ましく用いうるも のは、例えばコレステリック液晶ポリマーやカイラル剤 配合のネマチック液晶ポリマー、光や熱等による重合処 理で斯かる液晶ポリマーを形成する化合物などからなる コレステリック液晶層を形成しうるものである。

【0017】位相差層Bは、例えば支持基材上にコレス テリック液晶をコーティングする方法などにより形成す ることができる。その場合、位相差の制御等を目的に必 要に応じて、同種又は異種のコレステリック液晶を重ね 塗りする方式なども採ることができる。コーティング処 理には、例えばグラビア方式やダイ方式、ディッピング 方式などの適宜な方式を採ることができる。前記の支持 基材には位相差層A、又はその他のポリマーフィルムな どの適宜なものを用いうる。

【0018】前記において位相差層Bの形成に際して は、液晶を配向させるための手段が採られる。その配向 手段については特に限定はなく、液晶化合物を配向させ うる適宜な手段を採ることができる。ちなみにその例と しては、配向膜上に液晶をコーティングして配向させる 方式があげられる。またその配向膜としては、ポリマー 等の有機化合物からなるラビング処理膜や無機化合物の 斜方蒸着膜、マイクログルーブを有する膜、あるいはω ートリコサン酸やジオクタデシルメチルアンモニウムク ロライド、ステアリル酸メチルの如き有機化合物のラン グミュア・プロジェット法によるLB膜を累積させた膜 などがあげられる。

【0019】さらに光の照射で配向機能が生じる配向膜 などもあげられる。一方、延伸フィルム上に液晶をコー は、選択反射の波長域が350nm以下のコレステリック 30 ティングして配向させる方式(特開平3-9325号公 報)、電場や磁場等の印加下に液晶を配向させる方式な どもなどもあげられる。なお液晶の配向状態は、可及的 に均一であることが好ましく、またその配向状態で固定 された固化層であることが好ましい。

【0020】複合位相差板は、薄型化を目的に位相差層 Bを位相差層Aにて支持したものとして形成される。そ の形成は、例えば図1、2の例の如く、支持基材上に設 けた位相差層B7を形成するためのコーティング液層又 はコーティング膜を、必要に応じ接着層6などを介して 位相差層A5の上に転写接着する方式があげられる。そ の転写は、例えば支持基材上に離型剤による処理面を設 けて、その上に位相差層Bを形成して必要に応じ接着層 を付設し、位相差層Aと積層した後、離型剤処理面を介 して支持基材を分離する方法などにより行うことができ る。

【0021】一方、図3、4の例の如く、複合位相差板 を形成する位相差層A5の表面に、必要に応じラビング 膜8等の前記した配向膜を設けて、その上にコレステリ ック液晶層を配向固定化する方式などにても、位相差層 Bを位相差層Aで支持してなる複合位相差板を形成する

10

5

ことができる。この方式は、薄型化の点より特に好ましい。

【0022】複合位相差板は、面内の主屈折率(遅相軸及び進相軸の方向)をnxとny、厚さ方向の屈折率をnz、層厚をd、 $Re=(nx-ny)\times d$ 、 $Rth=(nx-nz)\times d$ としたとき、波長590nmの光に基づいて(以下同じ)、Reが10nm以上、就中 $20\sim1000$ nm、特に $25\sim500$ nmで、かつRth-Reが50nm以上、就中 $70\sim1500$ nm、特に $100\sim800$ nmの位相差特性を示す積層体として形成される。

【0023】前記した位相差特性を示す複合位相差板とすることにより、VA型やOCB型等の各種液晶セルの複屈折を補償して、視野角やコントラストに優れる液晶表示装置を形成することができる。斯かる位相差特性を示す複合位相差板は、例えばReが20~300mmで、かつRth/Reが1.0~50の位相差層Aと、Reが0~20mmで、かつRthが30~500mmの位相差層Bを用いる方法などにより得ることができる。

【0024】広視角偏光板は、図例の如く偏光フィルム3の片面又は両面に、複合位相差板を接着層4を介して接着積層することにより形成することができる。偏光フィルムとしては、例えばポリビニルアルコールや部分ホルマール化ポリビニルアルコール、エチレン・酢酸ビニル共重合体部分ケン化物の如き親水性ポリマーからなるフィルムに、ヨウ素及び/又はアゾ系やアントラキノン系、テトラジン系等の二色性染料などからなる二色性物質を吸着させ、延伸配向処理してなるものなどの、従来に準じた適宜なものを用いることができ、特に限定はない。図例の如く複合位相差板を片面のみに設ける場合、偏光フィルム3の他面には、必要に応じて透明フィルム等からなる透明保護層を設けることもできる。その透明保護層には、トリアセチルセルロースフィルムの如く等方性に優れるものが好ましく用いうる。

【0025】偏光フィルムに隣接する位相差層は、図例の如くそのA及びBのいずれであってもよい。複合位相差板と偏光フィルムを接着する接着層は、光学軸のズレ防止やゴミ等の異物の侵入防止などを目的とする。接着層を形成する接着剤の種類については特に限定はない。構成部材の光学特性の変化防止などの点より、接着処理時の硬化や乾燥の際に高温のプロセスを要しないものが好ましく、長時間の硬化処理や乾燥時間を要しないものが望ましい。斯かる点よりは、親水性ポリマー系接着剤や粘着層が好ましく用いうる。

【0026】ちなみに前記粘着層の形成には、例えばアクリル系重合体やシリコーン系ポリマー、ポリエステルやポリウレタン、ポリエーテルや合成ゴムなどの適宜なポリマーを用いてなる透明粘着剤を用いることができる。就中、光学的透明性や粘着特性、耐候性などの点より、アクリル系粘着剤が好ましい。

【0027】なお粘着層は、液晶セル等の被着体への接 50

6

着を目的に、広視角偏光板の片面又は両面に必要に応じて設けることもできる。その場合、粘着層が表面に露出するときには、それを実用に供するまでの間、セパレータ等を仮着して粘着層表面の汚染等を防止することが好ましい。

【0028】広視角偏光板は、その片側又は両側に、上 記の透明保護層に準じた耐水性等の各種目的の保護層 や、表面反射の防止等を目的とした反射防止層又は/及 び防眩処理層などの、適宜な機能層を有するものとして 形成することもできる。その反射防止層は、例えばフッ 索系ポリマーのコート層や多層金属蒸着膜等の光干渉性 の膜などとして、適宜に形成することができる。また防 眩処理層も、例えば微粒子含有の樹脂塗工層やエンボス 加工、サンドブラスト加工やエッチング加工等の適宜な 方式で、表面に微細凹凸構造を付与するなどにより表面 反射光が拡散する適宜な方式で形成することができる。 【0029】なお前記の微粒子には、例えば平均粒径が O. 5~20 μmのシリカや酸化カルシウム、アルミナ やチタニア、ジルコニアや酸化錫、酸化インジウムや酸 化カドミウム、酸化アンチモン等の導電性のこともある 無機系微粒子や、ポリメチルメタクリレートやポリウレ タの如き適宜なポリマーからなる架橋又は未架橋の有機 系微粒子などの適宜なものを1種又は2種以上用いう る。また上記した接着層ないし粘着層は、斯かる微粒子 を含有して光拡散性を示すものであってもよい。

【0030】本発明による広視角偏光板は、例えば液晶表示装置の形成などの適宜な目的に用いることができ、特に液晶セルの光学補償に好ましく用いることができる。斯かる液晶表示装置は、液晶セルの片側又は両側に広視角偏光板を配置することにより形成することができる。その場合、複合位相差板と偏光フィルムは、いずれが液晶セル側となってもよい。なお液晶表示装置の形成に際しては、必要に応じ光拡散板、バックライト、集光シート、反射板等などの適宜な光学素子を適宜に配置することができる。

[0031]

【実施例】実施例1

ポリエステルフィルム(PET)を加熱ロールを介して 縦延伸し、Reが40nmで、Rthが41nm、厚さが60 μ mの位相差層Aを得た。

一方、上記式で表されるネマティック液晶性化合物と、下記式で表されるカイラル剤を選択反射波長が290~310nmとなるように混合し、それに光重合開始剤を添加してなるコレステリック型液晶液を二軸延伸PETフィルム上にコーティングし、80℃で3分間熱処理後、紫外線を照射して架橋処理し、厚さが1.9μmで、Reが2nm、Rthが132nmの位相差層Bを得、それを厚

2nmで、Rthが173nmの複合位相差板を得た。 さ15μmのアクリル系粘着層を介し前記の位相差層A と積層し、二軸延伸PETフィルムを剥離してReが4

【0032】次に、厚さ80 µmのポリビニルアルコー ルフィルムを沃索水溶液中で5倍に延伸処理して得た偏 光フィルムの片面に、厚さ15μmのアクリル系粘着剤 ルムを接着し、他面に前記の複合位相差板を位相差層A が内側となるように粘着層を介し接着して、総厚210 μmの広視角偏光板を得た。

【0033】実施例2

位相差層のAとBを逆転させて、位相差層Bが内側とな るように複合位相差板を配置したほかは、実施例1に準 じて広視角偏光板を得た。

【0034】実施例3

位相差層Aとして、ノルボルネン系樹脂フィルムをテン ターにて横延伸してなるReが40nmで、Rthが102 20 nm、厚さが85μmのものを用いると共に、位相差層B として、厚さが1. 0μmで、Reが1nm、Rthが71n mのものを用いたほかは、実施例1に準じてReが41n mで、Rthが173nmの複合位相差板と、総厚231μm の広視角偏光板を得た。

【0035】実施例4

位相差層のAとBを逆転させて、位相差層Bが内側とな るように複合位相差板を配置したほかは、実施例3に準 じて広視角偏光板を得た。

【0036】実施例5

トリアセチルセルロースフィルムをテンターで横延伸し て得た、Reが38nmで、Rthが65nm、厚さ49μm の位相差層Aの上に1重量%ポリビニルアルコール溶液※

※を塗布し、90℃で乾燥させて厚さ約0.01 µmの皮 膜を形成し、その表面をラビング処理して配向膜を形成 した後、その上に実施例1と同じコレステリック型液晶 層を介して厚さ80μmのトリアセチルセルロースフィ . 10 液をコーティングし、それを90℃で1分間熱処理して 紫外線架橋を行い、厚さが1.5μmで、Reが2nm、 Rthが106nmの位相差層Bを形成してReが40nm で、Rthが171nmの複合位相差板を得、それを用いて 実施例1に準じ、総厚166μmの広視角偏光板を得 た。ただしトリアセチルセルロースフィルムは、厚さ5 μmのポリビニルアルコール系接着層を介して接着し

【0037】 実施例6

位相差層のAとBを逆転させて、位相差層Bが内側とな るように複合位相差板を配置したほかは、実施例5に準 じて広視角偏光板を得た。

【0038】比較例

実施例1の偏光フィルムの両面にトリアセチルセルロー 、スフィルムを接着した偏光板を単独で用いた。

評価試験

【0039】実施例、比較例で得た(広視角)偏光板を VA型液晶セルの両面にクロスニコルの関係で配置し て、液晶表示装置を得、その上下、左右、対角1 (45 。と-225。)、対角2(135。と315。)の方.

30 向におけるコントラストが10以上の視野角を測定し た。なお実施例1、2では複合位相差板をセル側に配置 し、他の実施例では偏光フィルムをセル側に配置した。 【0040】前記の結果を次表に示した。

	<u>上下</u>	左 右	<u>対角1</u>	<u>対角 2</u>
実施例1	±80	± 8 0	±65	±65
実施例2	±80	±80	±65	±65
実施例3	±80	±80	±60	±60
実施例4	±80	±80	± 6 0	±60
実施例5	±80	±80	±65	±65
実施例6	±80	±80	±65	±65
比較例	±40	±40	± 3 0	± 3 0

【0041】表より、実施例では高コントラストの視野 角が拡大されていることが判る。以上より、本発明によ れば薄型軽量で、かつ生産性に優れ、しかも視認性に優 れる髙品位表示の液晶表示素子を形成しうる広視角偏光 板を得られることが判る。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の説明断面図

【図2】他の実施例の説明断面図

【図3】さらに他の実施例の説明断面図

【図4】さらに他の実施例の説明断面図

【符号の説明】

1:透明保護層

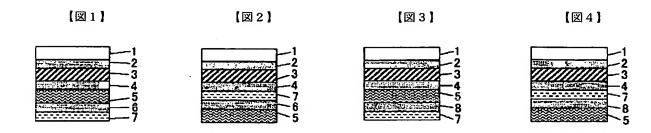
2、4、6:接着層

3: 偏光フィルム

5:位相差層A

50 7: 位相差層 B

8:配向膜



フロントページの続き

(72)発明者 村上 奈穂

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電

工株式会社内

(72) 発明者 吉見 裕之

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電

工株式会社内

下ターム(参考) 2H049 BA02 BA05 BA06 BA42 BB03 BB43 BB44 BB49 BB51 BC22 2H091 FA07X FA07Z FA11X FA11Z FA12X FA12Z FB02 FC25 FD06 FD14 KA02 LA12 LA17 LA19